

STEALTH F01.1.003

PL:

PÓŁMASKA STEALTH F01.1.003

Półmaska wielokrotnego użytku STEALTH P3 z najwyższą efektywnością filtracji – 99,999% przy 0,3 mikronów, Zastosowany filtr HEPAC™. Najniższe opory oddechowe – 1.26 mbar przy 0,95 L maks. Mały, lekki dyskretny design pasuje idealnie do hełmów spawalniczych i oston oraz nie ogranicza pola widzenia

EN:

STEALTH HALF MASK F01.1.003

Reusable STEALTH P3 half mask with the highest filtration efficiency - 99.999% at 0.3 microns, HEPAC™ filter used. The lowest breathing resistance - 1.26 mbar at 0.95 L max. The small, light, discreet design fits perfectly with welding helmets and shields and does not restrict the field of view

DE:

STEALTH HALF MASK F01.1.003

Wiederverwendbare STEALTH P3-Halbmaske mit der höchsten Filtrationseffizienz - 99,999% bei 0,3 Mikron, verwendeter HEPAC™ -Filter. Der niedrigste Atemwiderstand - 1,26 mbar bei 0,95 l max. Das kleine, leichte und diskrete Design passt perfekt zu Schweißhelmen und Schutzschildern und schränkt das Sichtfeld nicht ein



ROZMIAR / SIZE / GRÖSSE	PACKAGE OVERALL /PACKAGE OVERALL/ PAKET INSGESAMT
S/M M/L	10

